S-18 2013B5350, 2013B1562, 2014A5350, 2014A1585, 2014B5350, 2014B1633, 2014B1930 BL16B2, BL27SU, BL46XU

電気化学的な Na 脱離・挿入の繰り返し による NaCoO2の不可逆反応の解明

(一財)電力中央研究所 小林剛、大野泰孝、吉田洋之、野口真一、小林陽、山本融

はじめに: NaCoO₂(NCO)では電気化学的に Na を脱離・挿入するこ とが知られている^[1]。近年ナトリウム電池の研究が活発化している ので、その劣化機構の解明が本電池の実用化に必要である。その ため NCO をモデル正極材料として用い、充放電の繰り返しにより NCO を劣化させ、その劣化挙動を Na、Co、O の X 線吸収端近傍構 造(XANES)測定から評価したので、その結果について発表する。 実験: NCO 正極、金属ナトリウム、セパレータ、電解液を用いてセ ルを作製した。上限電圧 4.0 V、下限電圧 1.5 V、3.3 V の電圧範囲に おいて、充放電を40回繰り返し容量維持率が異なるセルを用意した。 CoのK端 XANES 測定をSPring-8のBL16B2、NaとOのK端 XANES 測定を BL27SU にて行った。前者の測定では透過法、後者 の測定では部分蛍光収量法(PFY)と全電子収量法(TEY)で行った。 結果: 1.5 V で充放電を繰り返したセルの容量維持率は、初期の 60%である一方、3.3 V のセル容量は低下しなかった^[2]。充放電に伴 って Co が酸化・還元されるので、満充電状態で Co-K 端 XANES を 測定した(Fig. 1)。同じ電圧にもかかわらず、1.5 V のセルの Co-K 端 は3.3 Vのセルより低かった³³。次にNa-K端XANESを測定し、満充 電と充放電前のNCO、およびNa,CO3のスペクトルを参照データとし て、劣化NCOのスペクトルをフィテイングにより定量解析した(Fig.2)。 1.5 Vのセルでは、3.3 Vに比べ Na₂CO₃ 量が多く、Na/Co 比も低かっ た。次にPFY 法で O-K 端 XANES を測定すると、下限電圧によらず 未劣化と劣化 NCO のスペクトルは類似であり、材料内部の構造を 反映する 530 eV のピークを主に有していた。一方 TEY 法では、3.3 Vのセルのスペクトルは、未劣化と類似していたが、1.5 V で劣化さ せると、未劣化スペクトルとは異なった(Fig. 3)4。これらの測定結果 をまとめると、1.5 Vまで放電するとNCO表面で構造変化と酸素放出 が起こり、Na2CO3が不可逆的に生成するため容量維持率が低かっ たと考えられる。一方3.3 Vまで放電したNCOでは、表面の構造変 化が 1.5 V に比べ少なく、材料内部の構造が維持されたので、容量 維持率が高かったと示唆された。発表当日には、XRD、HAXPES の 結果も加え、材料内部と表面に着目して NCO の劣化機構を詳細に 考察する。



Fig. 1 XANES spectra of Co K-edge in the degraded NCO of 1.5-4.0 and 3.3-4.0 V.



Fig. 2 Measured and calculated XANES spectra of Na K-edge in the degraded NCO of 1.5-4.0 V at full-charge voltage.



Fig. 3 XANES spectra of O K-edge in the degraded NCO of 1.5-4.0 and 3.3-4.0 V.

参考文献: [1] C. Delmas et al., Solid State Ionics, 3-4, 165 (1981), [2]

小林ら, 第 54 回電池討論会講演要旨集, 2F02, (2013), [3] 小林ら, 日本化学会第 95 回年会講演要旨集, 1F9-06, (2015), [4] 小林ら, 第 55 回電池討論会講演要旨集, 2D08, (2014).



2013B5340 BL16B2

Sn 系ナノ粒子の in situ XAFS 解析

ソニー(株)細井慎、後藤習志、工藤喜弘

<u>はじめに</u>: Sn や Si のような高容量負極材料は、充放電に伴う体積膨張収縮が原因となり、サイクル経過で急速な容量の低下が見られる。ナノ粒子化すると充電膨張時の構造破壊が防止されるという報告がなされているが[1]、高 比表面積となることから、電解液との反応が課題となることも予想され、Snナノ粒子をμmサイズのカーボン2次粒子 に包埋させた複合粒子を用いることを企図した。しかしながら、包埋状態では電解液との直接接触界面が少なく、Sn ナノ粒子が電気化学的に活性かどうかは明らかではない。そこで本実験では、包埋状態でも Sn が酸化還元するか、 XANES 形状および動径構造関数の変化から in situ で評価することを目的とした。

<u>実験:</u> Sn-フェナントロリン錯体を原料とし、エチレングリコールまたはメタノールを溶媒にグルコースを添加してマイクロ波で加熱した。この状態を前駆体とし、800°Cで焼成して複合ナノ粒子を得た。対極を金属 Li とし、濃度 1M の EC/DMC/LiPF。電解液に浸漬した状態で、自作の in situ 測定用電気化学セルを用いて、印加電位を 1.5 V~0.1 V (vs. Li/Li⁺)まで掃引しながら各電位で蛍光法による Sn K 端の XAFS 測定を実施した。

<u>結果</u>: 下図に、充電時および放電時の Sn 周りの動径構造関数を示した。充電に伴い Sn-O ピーク強度が単調に減少していき、初期状態で酸化していた Sn ナノ粒子が還元していく様子が確認できた。印加電位が 0.1V に達しても Sn-O ピークは完全にはなくならず、強度は初期状態の 30~40%を保持した。放電時には、Sn-O ピークはあまり変化 せず、2.7 Å 付近のピークが電位上昇に伴い明瞭になっていく様子が確認された。このピークは β -Sn の Sn-Sn ピー クよりはやや短距離側にあるが、金属状態の Sn-Sn ピークと考えられる。還元寄りの 0.1V では Sn 系ナノ粒子の一部 にしが挿入され、SnO2 +Li → Li_xSn + 2Li_{(1-x)2}O 反応が起こる[2]。放電時の電位上昇に伴い非晶質的なLi_xSn から Li が脱離すると、金属的な Sn-Sn のパスが現れてくる。これに伴い、Sn-Sn ピークはわずかに増大するものと考えられる。カーボン包埋状態でも、酸化 Sn ナノ粒子は電気化学的に酸化還元することを in situ で明らかにできた。



図:カーボン包埋 Sn ナノ粒子の(a)充電時(b)放電時の Sn 周りにおける動径構造関数の電位依存性

<u>参考文献:</u>

[1] X. H. Liu et al., ACS Nano, 6, 1522 (2012).

[2] Y. Wang et al., J. Pow. Sour. 89, 232 (2000).



2014B5330, 2015A5030 BL16XU, BL16B2

In situ 二次元 XRD を用いたナトリウム二次電池の充放電状態分布解析

住友電気工業㈱ 福永篤史、今崎瑛子、酒井将一郎、新田耕司、徳田一弥、久保優吾、飯原順次

はじめに: ナトリウム二次電池は、ナトリウム資源の豊富さと、リチウムイオン電池(LB)に近いエネルギー密度を 得られる期待から、今後需要の増加が見込まれる大型蓄電池への適用が検討されている。当研究グループでは、よ り安全で長寿命の大型ナトリウム二次電池を実現すべく、難燃性を有するイオン液体を電解液として用いたナトリウ ム二次電池の研究開発を実施している。ナトリウム二次電池は、LBと作動原理がほとんど同じであることから、製品 の設計や製造方法は類似しており、大面積の電極を積層して大型化するのが一般的である。このような大型電池の 劣化要因の一つとして、電極面内の充電状態分布が挙げられる。したがって、より長寿命の電池を作製するために は、電極面内の充電状態がより均一となるような製品設計が必要である。しかしながら、ナトリウム二次電池に関して、 電極面内の充電状態分布を観測した研究例はこれまでにほとんどない。そこで、本研究ではラミネート型のナトリウ ム二次電池を作製し、放射光を用いてin situ二次元XRD測定を行い、充放電中の正極材料の結晶構造変化と電極面 内分布の検証を行った。

実験: 正極は活物質であるNaCrO2、導電助剤、およびPVdFバイン ダを混合、負極は活物質であるハードカーボン、PAI(ポリアミドイミド) バインダを混合し、集電体に塗布し乾燥することでそれぞれ作製した。 得られた電極を所定のサイズに切断し、樹脂セパレータを介して正負 極各1枚を積層し、アルミラミネートフィルム内に封入した。電解液は Na[FSA] (Sodium bis(fluorosulfonyl)amide)、および[C₃C₁pyrr][FSA] (1-methyl-1-propylpyrrolidinium bis(fluorosulfonyl)amide)を混合したもの を用い、これをアルミラミネートフィルム内に注入することで容量 23mAhの電池を得た。得られた電池を治具に固定し、X線を照射した状 態で治具を取り付けたステージを移動させることで、正極活物質 NaCrO,の結晶構造変化の二次元測定を行った。X線のエネルギーは 24keVとし、BL16B2に設置された回折装置を用い、20 = 8.7-14.5°の 範囲で、検出器には二次元検出器PILATUS 100Kを用いてXRD測定を 行った。測定対象は006回折であり、NaCrO2のc面間隔の変化として捉 えた。露光時間は60sec/1点とし、図1に示す電池内の電極端部から中 央部の計15箇所について、電池の充放電を行いながらXRD測定を行 った。

結果: 0.2Cでの充放電曲線を図2に示す。容量は22.5mAhであり、ほぼ設計通りの容量が得られた。また、充放電中の回折パターンの変化を図3に示す。電極中央部では放電後も充電前と同様の回折パターンが得られており、可逆的な充放電反応が起こっていることが示されたが、電極端部は放電後の回折パターンが充電状態に近い形状であった。すなわち電極端部が局所的に放電できておらず、電極の充電状態に分布があると考えられる。電池設計との相関について検討した結果に関しては、発表当日に詳細を報告する。









図3 電極中央部と電極端部の充放電時の回折パターン変化



2013B5020, 2014A5020 BL16XU

Si 添加鋼の加熱中のスケール生成挙動の観察

株式会社 神戸製鋼所 中久保 昌平、武田 実佳子 株式会社 コベルコ科研 北原 周、鎌田 麗香

<u>はじめに</u>: 鋼板の高強度化を目的に Si 添加鋼の使用が広がっている。その製造プロセスで生成する Si 酸化物は、 スケール全体の成長挙動に影響して表面品質不良の原因となる場合があるため、Si 酸化物の生成挙動の把握は極 めて重要である。本研究では加熱中の酸化挙動に着目し、SPring8 での in-situ X 線回折法(XRD)により、スケール組 成の変化を観察した。また加熱途中のスケール構造を SEM-EDX で観察することで、スケール組成の変化との対応 付けを行った。

<u>実験</u>: 鋼表面に生成するスケールについて、in-situ XRD 分析を行った。X 線エネルギーは Si 111 の2結晶で分光し た 20 keV とし、Huber 8 軸 X 線回折装置と、X 線検出器として Dectris 製 PILATUS 100K を用いた。測定間隔は 10 秒、 露光は 1 秒とし、試料表面に対して 5 度で入射することでスケール層の感度を上げた。試料には、真空溶製した Fe-0.1%C-1.0%Si 鋼の鋳塊から 10 × 10 × 0.5mm のサイズの板を切り出し、鏡面研磨したものを用いた。試料を雰囲気 制御可能な X 線回折用高温装置 (Anton Paar 製 DHS1100)内に置き、乾燥 Air(N₂-20%O₂)を 1L/min.で導入しながら、 室温から 5°C/sec.の昇温速度で 500~900℃まで加熱し、その後速やかに Ar ガスで冷却した。冷却後の試料につい て CP 加工を施し、スケール断面の SEM 観察を行った。また、スケールと鋼界面に生成した Si 酸化物について、TEM を用いて構造解析を行った。

<u>結果:</u> 図1に500°C、700°C、900°C到達時の X 線回折パターンを示す。700°C以下では、Fe₂O₃とFe₃O₄のピークが観察された。また、800°C以上でFeOの生成を確認した。900°CのFeOのデバイ環は不連続であることから、粗大な結晶 粒となっていると推測される。また、900°Cでは Fe₂SiO₄ のピークを確認した。一方、500°C、700°Cのサンプルについ ては、XRD で Si 酸化物のピークをとらえることはできなかったが、TEM の構造解析から、スケール/鋼界面に非晶質 の SiO2 が存在していることが分かった(図 2)。また、SEM 観察結果から、スケール厚さは 800°Cまでは緩やかに増加 し、800°Cから 900°Cの間で急激に増加することが分かった。800°C以下ではスケールの成長に寄与する鋼からスケ ールへの Fe の拡散が非晶質の SiO2 により阻害されることでスケール成長が遅かったのに対し、800°Cから 900°Cで 非晶質 SiO2 と FeO の反応で Fe2SiO4 が生成されたことで、Fe の拡散がスムーズになり、スケールが急成長したと 考えられる。



図1 X線回折パターン

H:Hematite(Fe₂O₃) M:Magnetite(Fe₃O₄) W:Wustite(FeO) F:Fayalite(Fe₂SiO₄) $\alpha: \alpha$ -Fe $\gamma:\gamma$ -Fe



図 2 スケール/鋼界面の TEM 像



2013A5320, 2013B5320, 2014A5320, 2014B5320 BL16B2

XAFSとSANSを併用した鋼材表面の腐食過程の評価(2)

株式会社コベルコ科研 横溝 臣智、若林 琢巳、稲葉 雅之 株式会社神戸製鋼所 中山 武典

<u>はじめに:</u>

耐候性鋼は乾湿繰り返しの大気腐食環境で基材との界面に緻密な保護性さび膜を形成することによって、さびの 進行を防いでいると考えられている。このさび膜の評価や生成メカニズムの究明には、非破壊で試料雰囲気を保った まま時分割測定が可能な分析が重要である。またさびの進行もしくは保護過程はさび層と基材との界面で起きている と考えられるため、表面や界面近傍に着目した評価が必要である^{1,2}。これまで湿状態からの乾燥過程におけるさび 微粒子の粒径を中性子小角散乱法(SANS)、局所構造をX線吸収微細構造法(XAFS)の時分割測定で追跡した結果、 乾燥に伴い数mm程度の微粒子が生成し、FeとNiの状態が変化していることが明らかになった³。

本研究では、乾燥過程の極初期における局所構造の変化について、測定手法に転換電子収量法を用いることで表面近傍に着目して追跡した。

<u>実験:</u>

塩水でさび層を発生させた耐候性鋼(15mm角、厚さ0.5mm)を転換電子収量法の検出器内に固定し、表面を十分に 濡らした後乾燥空気を送って乾燥させながら 5 分間隔で XAFS 測定を実施した。測定は SPring-8 の産業用専用ビー ムライン(SUNBEAM)BL16B2 で行った。

<u>結果:</u>

耐候性鋼の測定開始直後と乾燥状態の Fe-K XANES スペクトルを図1に、動径分布関数を図2に示す。測定開始 直後では XANES 形状が乾燥状態と大きく異なっており、表面近傍が濡れている状態を捉えていると考えられた。動 径分布関数も変化が見られ、濡れ状態での配位構造の変化が推定された。



図1 Fe-K XANESスペクトル



図2 Fe周りの動径分布関数

参考文献

- 1) 中山武典ほか、材料と環境討論会、2011, B102, p.91.
- 2) 安永龍哉ほか、第49回材料と環境討論会、2002, A-104, p.11.
- 3) 第11回SPring-8產業利用報告会(S-02).

XAFSとSANSを併用した鋼材表面の腐食過程の評価(2)

株式会社コベルコ科研 〇横溝 臣智、若林 琢巳 株式会社神戸製鋼所 中山 武典



2015A5010 BL16XU

耐熱合金表面の酸化物生成挙動の評価

川崎重工業株式会社 日比野真也、根上将大

<u>はじめに</u>: 発電・推進機器として用いられるガスタービンエンジンは、高効率化のために燃焼ガス温度の高温化 が進んでいる。それに伴い、耐熱合金の用いられる環境は日々過酷になっており、さらなる耐熱性・耐酸化性・耐腐 食性等が求められている。Ni 基耐熱合金においては、母材表面に Ni, Co, Cr, AI 等からなるコーティングを施すことが 一般的であり、これらの表面に Al₂O₃, Cr₂O₃等の酸化膜を形成して過酷な環境に対応している。本評価では、表面酸 化物の生成挙動を詳細に理解するため、XRD により種々の温度履歴を与えたサンプルの測定を実施した。

<u>実験</u>: Ni 基耐熱合金上に NiCoCrAIY を溶射した後、800~1100°Cの温度で 45 分~4 時間の熱処理を行い、表面 酸化膜を形成させた。また、熱処理雰囲気についても、ガス種類、圧力をパラメータとした。 XRD 測定は X 線のエネル ギーを 10 keV とし、BL16XUに設置された多軸回折装置を用いて行った。表面敏感な測定となるよう、X 線の入射角度 は 0.5°程度とした。

<u>結果:</u> 代表的なデータとして、 1080°C 4 時間保持の熱処理を行ったサ ンプルについて、冷却後に室温で測定し た結果を右図に示す。熱処理雰囲気は、 大気 1atm、Ar 50kPa、Ar 50Pa、真空 10²Pa 程度の 4 通りの結果を載せた。

いずれの試料においても、主な表面 酸化物である Al₂O₃ Cr₂O₃等が観測され、 その他に特徴的なピークとして大気 1atm 熱処理時には、Ni, CoとAIの複合 酸化物も観測された。この違いは、熱処 理雰囲気の酸素分圧の差に起因すると 考えられる。



2015/9/4 第15回サンビーム研究発表会 第12回SPring-8産業利用報告会 S-23/P-27 耐熱合金表面の酸化物生成挙動の評価 課題番号:2015A5010 川崎重工業㈱ 日比野真也 根上将大 1.背景. 3. 結果 ◆ 1. 予備酸化サンプルのXRD測定 ◆ガスタービンを取り巻く環境 ガスタービンエンジンは、産業用発電機および航空・船舶の 1080℃ 4hour予備酸化 XRD結果(out of plane) 推進機器として、高効率化への競争が激化。 高効率化は、『燃焼ガスの高温化』によって実現可能。 α-Al₂O₃ • θ-Al₂O →タービン部で用いられる耐熱合金の<u>耐熱性向上が必要</u>。 ntensity(a.u.) ▲ (Cr,Y)₂O₃ ▼ (Ni,Co)Al₂O4 γ-Ni α β-NiAl Air 1atm Ar 50kPa 幸氣 Ar 50Pa 10⁻²Pa vac. 25 圧線機 燃焼器 タービン 20 30 40 45 50 2θ(deg.) ◆耐酸化コーティング 熱処理雰囲気の違いにより、種々の酸化物が生成 Ni基耐熱合金(母材)を酸化から守るため、 特に、準安定θ-Al₂O₃、Spinel型(Ni,Co)Al₂O₄について、 Al2O3, Cr2O3等 表面にNiCoCrAlYコーティングを施す。 NiCoCrAlY 熱処理中 酸素分圧の影響があると考えられる V →その表面Al₂O₃, Cr₂O₃等で内部を保護。 日材 Ni基耐熱合 ◆ 2. in-situ XRD測定 これらの酸化膜の熱安定性向上のため、 組成、生成過程、等を詳細に知る必要がある。 875℃ 50min Keepでのin-situ XRD結果(in-plane) ◆本研究の目的 ①雰囲気ガス: Air (1atm) 耐酸化コーティング表面の酸化物生成挙動を詳細に α-ΔΙ.Ο. 0 0 8 0 00 • θ-Al₂O₃ 調べることで、酸化膜の熱安定性向上への指針を得る ₩ 875°C ▲ Cr₂O₃ γ-Ni ntensity(a.u.) 保持 β-NiAl 875°C 2. 実験手法 调算 ◆サンプル 母材:鋳造Ni基耐熱合金 RТ コーティング:市販NiCoCrAlY溶射膜(膜厚~100µm) 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 ▶高温ガス雰囲気下in-situ XRD 2θ(deg.) BL16XU 6軸回折装置 ②雰囲気ガス:Ar (1atm) X線エネルギー 10keV 入射角0.5°(表面敏感測定) 0 04 8 0000 0 00 熱処理済みサンプル 1 1080°C 4hr予備酸化 ntensity(a.u.) 保持 ガス雰囲気(Air, Ar50kPa, Ar50Pa, 10⁻²PaVacuum) 875°C Out of plane XRD 2. Anton Paar 炉にて、 Anton Paar 炉 赒 高温・ガス雰囲気in-situ測定 【温度プロファイル】 RΤ R.T.→(8°C/min)→875°C 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 →(50min Keep)→875°C $2\theta(deg.)$ \rightarrow (40°C/min) \rightarrow 300°C ガス雰囲気(Air, Ar) 予備酸化として低温の875℃では、主にθ-Al2O3が生成 20н scanによるin-plane XRD 50minの保持時間では、 α-Al₂O₃への相変態はほとんど進行しない ◆HAXPES(追加実験) AirとArで生成酸化物の違いは見受けられない。 BL16XU HAXPES装置 酸素分圧の差が実現できているか要評価。 X線エネルギー 8keV TOF=87° 最表面元素の酸化状態の把握 測定元素: O1s C1s Al2s Ni2p3/2 Co2p3/2 Cr2p3/2 今後の展望 →いずれのサンプルも最表面酸化物はAl2O3と同定 異なる温度・雰囲気でのin-situ測定により、 . 酸化物生成挙動、相変態挙動を追う 🕂 Kawasaki 母材・溶射被膜の組成による差の評価も検討 Powering your potential

BL16XU, BL16B2

サンビームにおける X 線異常分散回折測定技術の開発

(株)富士通研究所 野村健二, 淡路直樹, パナソニック(株) 山田周吾, 日亜化学工業(株) 川村朋晃, 榊篤史, 関西電力(株) 林利彦, (一財)電力中央研究所 野口真一, 住友電気工業(株) 飯原順次, 徳田一弥 (株)コベルコ科研 北原周, 川崎重工業(株) 尾角英毅, 巽修平, スプリングエイトサービス(株) 梅本慎太郎, 小西繁輝

<u>はじめに</u>:回折 SG では、放射光の特徴の1つであるエネルギー可変性を利用した測定技術の開発を推進している。今回、吸収端近傍の異常分散効果を積極的に活用する MAD(Multi-wavelength Anomalous Diffraction method)法や DAFS(Diffraction Anomalous Fine Structure)法の測定を可能とするための測定技術の開発を行ったので報告する。

<u>装置開発</u>: 図1に示したX線エネルギー制御部を新規開発し、既存の回折計制御ソフトに組み込むことで、異常分 散回折測定を可能とした。開発した制御部により、X線エネルギー、Dギャップ、単色器のΔθ1(ピエゾを含む)の制 御が可能である。制御の自由度を高める為に、各種モードの選択を可能とした。例えば、高調波の影響を低減させる 為に、各エネルギーでピエゾチューン実施後、所望の量のデチューンを行う制御や、測定時間を短縮する為に、

MOSTABと連動させピエゾチューンを行わない制御等も可能である。 また、X線エネルギーを大きく変更した場合に入射 X線を見失わな いように、ピエゾスキャンを繰返し行うことでピークを探し出す機能 を付加する等、測定ミスを低減させる工夫を図った。回折計の制御 においては、連続測定モードを採用することで測定時間の短縮化を 図った。さらに、DAFS 測定に有効な各種ツールの開発も行った。測 定マクロ作成支援ツールの利用により、XAFS Measuring Parameter ファイルに加えて、結晶構造、回折ピークの指数、スキャン幅を入力 するだけで、容易に DAFS 測定を行うことが可能である。また、簡易 解析ツールの利用により、自動的に測定プロファイルの積分が実施 され、DAFS 測定後すぐに振動構造を確認することが可能である。



図1. 新規開発したX線エネルギー制御部。

検証実験: 構築した測定系の検証を行う目的で、Si 基板上 Pt 薄膜の DAFS 測定を行った。スペクトルには Pt 444 回折ピークを選定し、20/ωスキャン法でデータを取得した。検出器には YAP 検出器を選択し、検出器前スリットは オープンにして測定を行った。得られたプロファイルを Lorentz 関数でフィッティングし、積分強度 I(DAFS)を導出した。 結果を図 2(a)に示す。さらに、異常分散項f、f'に Kramers-Kronig の関係があることを利用して、DAFS 強度を iterative にフィッティングした、モデル計算結果 I(model)も併せて図 2(a)に示す。測定結果 I(DAFS)とモデル計算 I(model)は、良く 一致している。本フィッティングにより得られたf'、即ち吸収スペクトルを図 2(b)に示す。構築した測定系を用いた DAFS 測定より、所望の吸収スペクトルを得ることが出来た。今後、XAFS 法では困難な、DAFS 法特有の空間選択制 や結晶サイト選択制を活用した、各種デバイス/材料分析を予定している。







BL16XU

圧電素子を用いた走査型X線顕微鏡の高速化

(株)日立製作所米山明男,上田和浩,日亜化学工業(株)川村朋晃、榊篤史 (一財)電カ中央研究所野口真一、関西電力(株)林利彦、 スプリングエイトサービス(株)梅本慎太郎、小西繁輝

<u>はじめに</u>

走査型X線顕微鏡は, 集光X線ビームを試料上で走査し, 各照射位置における元素, 結晶状態, 密度などの情報をミ クロン以下の空間分解能で取得する顕微鏡である。今回, 測定時間の大幅な短縮を目的として, 高速かつ高精度な 位置決めが可能な圧電素子(PZT)を用いた試料ステージと制御系を新たに導入した。

<u>装置</u>

図1にPZTステージを用いたシステムの概要を示す。PZTステージはX,Y,Zの3軸構成で各ストロークは250 ミクロン,位置決め精度は10 nm,位置決め時間は数10 msである。本ステージの伸縮はコントローラを介してDAQの電圧で制御する。また、本システムでは試料を透過したX線強度,及び試料から発生した蛍光X線をデジタル信号処理し、同DAQにデジタル入力することにより,一層の高速化を図っている。

結果

図2に銅メッシュ(2000 本/インチ)を測 定した結果を示す。左が透過像、右が蛍 光像である。X線のエネルギーは10 keV, ビーム径は縦横共に0.5ミクロンである。 像の画素サイズは250×250 ミクロン, 送りは1ミクロン,各点の測定時間は200 ms,合計の測定時間は3.5時間である。 従来のステッピングモータを用いた試料 ステージでは、試料送りに時間を要する ために同様の像の測定に15時間を要し ていた。このため、本高速ステージの導 入により、測定時間を1/5 に短縮できた ことになる。なお、1 点当たりの測定時間 を最短10 ms まで短くできることを確認し ている。

<u>まとめと今後</u>

圧電素子を用いた高速ステージの導入により、測定時間を 1/5 以下に短縮することができた。これにより、高分解能のイメージングXAFS、各種動的な観察、及びマイクロCTなどが可能になると期待される。



図1 PZTステージと制御系



図2 銅2000メッシュの透過像(左)と蛍光像(右)







表1 PZTステージの主な仕様

| | X-Y軸 | Z軸 |
|-------|-----------|---------|
| 駆動方式 | 圧電素子 | 圧電素子 |
| ストローク | ±125 μm | ±125 μm |
| 精度 | 2 nm | 2 nm |
| 移動時間 | <50 ms | <50 ms |
| 応答周波数 | 175 Hz | 175 Hz |
| 制御方式 | 電圧(DAQ経由) | |

図4 試料ステージ系



図5 火山灰の観察例

BL16B2

サンビームにおける2次元 XAFS 法の検討 その2

(株)日産アーク 高尾直樹, 真田貴志, 三菱電機(株) 本谷宗, (株)富士通研究所 野村健二, 淡路直樹,
(株)日立製作所 米山明男, 上田和浩, パナソニック(株) 山田周吾, 藪内康文, 牧野篤,
日亜化学工業(株) 川村朋晃, 榊篤史, (株)豊田中央研究所 山口聡, (一財)電力中央研究所 野口真一,
関西電力(株) 林利彦, 住友電気工業(株) 飯原順次, (株)コベルコ科研 稲葉雅之,

川崎重工業(株) 尾角英毅, 巽修平, スプリングエイトサービス(株) 小西繁輝

<u>はじめに</u>: 2次元 XAFS は X線イメージングと XAFS を組み合わせた測定手法である。面内スペクトルの同時測定が可能で、多点測定を行うことなく位置分解データの取得が可能となるため、電池材料における反応分布評価等への活用が期待される。本報告では、サンビームの技術領域拡大をはかるため共同作業(SG 活動)として実施した in-situ 2 次元 XAFS 測定の結果を報告する。

実験: 試料として Li(Mn, Co, Ni)O2系正極を用い、ラミネートパックに封止し大気非曝露で測定した。3.9 V から 4.2 V までの充電した後、4.2 V から 3.0 V まで 3C レートで放電を行い、その間 2 次元 XAFS の測定を実施した。対極 Li の配置関係の違いによる正極材料の反応分布の影響をみるため、Li 極の大きさは、正極よりも小さくした。

入射 X 線は Si(111)の 2 結晶分光器で単色化し、Rh コート平面ミラーで高次光をカットした。 試料を透過した X 線は 浜松ホトニクス製シンチレーターP20E で可視光に変換後、CMOS カメラで検出した。 視野の縦方向はビームサイズに よる制限で約 1mm、 横方向はシンチレーターによるサイズの制限で約 10mm となっている。

測定はNiに着目して行い、充放電しながら、入射X線のエネルギーをスキャンした2次元XAFS(XANESのみ)と、 入射X線のエネルギーを固定した(エッジジャンプ位置8343.8eV)、高速での透過像連続撮影を行った。

<u>結果</u>: Li対極と重なる部分、エッジ部分(境界付近)、およびLi対極と対向しない部分(1.8mm 離れた部分)の3点に おける Ni−K 吸収端 XANES スペクトルを図1に示す。取得画像から各点 100μm口の範囲を切り出して XANES スペ クトルを抽出した。Li と対向している部分では、充放電に応じたエッジジャンプのシフトが確認される一方、境界付近 ではシフトはあるが反応が遅れて現れている。さらに、対向していない部分では、全くシフトしていないことが明確に 捉えられており、面内で反応分布を捉えることができた。

図2に、入射エネルギーを固定し、連続撮影した画像を処理して得た吸収率の分布を示す。画像左側の赤枠で囲った箇所が Li 対極の部分であり、充電状態の違いに応じて吸収率が顕著に変化していること、高レート充放電過程においても、Ni の価数変化が生じている部位を可視化できることが明らかになった。



(a) 充電開始時、(b) 満充電

サンビームにおける2次元XAFS法の検討 その2



(株)日産アーク 高尾直樹, 真田貴志, 三菱電機(株) 本谷宗, (株)富士通研究所 野村健二, 淡路直樹, (株)日立製作所 米山明男, 上田和浩, パナソニック(株) 山田周吾, 藪内康文, 神前隆, 牧野篤,日亜化学工業(株) 川村朋晃, 榊篤史, (株)豊田中央研究所 山口聡, (一財)電力中央研究所 野口真一, 関西電力(株) 林利彦, 住友電気工業(株) 飯原順次, (株)コペルコ科研 稲葉雅之,川崎重工業(株) 尾角英毅, 巽修平, スプリングエイトサービス(株) 小西繁輝

はじめに:

2次元XAFSはX線イメージングとXAFSを組み合わせた測定手法である。面内スペクトルの同時測定が可能で、多点測定を行う ことなく位置分解データの取得が可能となるため、電池材料における反応分布評価等への活用が期待される。本報告では、サン ビームの技術領域拡大をはかるため共同作業(SG作業)として実施した*in-situ* 2次元XAFS測定の結果を報告する。



・利用拡大のため、3Dや蛍光X線など適用範囲を広げることや、測定視野の拡大、データ処理の自動化を検討したい。